

# 中国集成电路布图设计复审撤销案件数据

## (一) 数据编号

CN-IC-DECO-RE

## (二) 数据名称

中国集成电路布图设计复审撤销案件数据

## (三) 文献语种

中文

## (四) 更新周期

不定期

## (五) 数据内容及格式

**数据内容：**基本信息和决定正文。基本信息包括：案件编号、决定日、布图设计名称、布图设计类别、撤销意见提出人信息、专有权人信息、登记号、申请日、公告日、首次商业利用日、撤销意见提出日、法律依据和决定要点等；决定正文包括：案由、决定理由和决定内容。

**数据格式：**PDF、WORD

## (六) 文件结构

### 1. 概述

本数据的文件结构包括一层文件夹，实体数据存储在第一层文件夹下。

第一层文件夹：数据编号与数据名称，例如：CN-IC-DECO-RE\_中国集成电路布图设计复审撤销案件数据。

### 2. 数据编号说明

#### 编号方式：

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-专利类型代码-专利文献种类代码；

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-数据种类代码；

国别代码-业务名称代码-数据资源名称代码-数据内容属性-集成电路设计  
数据种类代码;

**代码说明:**

代码内容	编码方式	编码说明	参考依据
国别	两位大写字母	CN: 中国 EP: 欧洲专利局 JP: 日本 KR: 韩国 US: 美国	WIPO ST.3 标准
业务名称	两位大写字母	PA: 专利 TM: 商标 GI: 地理标志 IC: 集成电路布图设计	《知识产权基础信息数据规范（试行2020版）》
数据资源名称	2-4位大写字母	BIB: 著录项目 ABS: 摘要 TXT: 全文文本 IMG: 全文图像 PUB: 公告 PRS: 法律状态 FIFT: 日本 FI、Fterm 分类 USPC: 美国专利分类 ECLA: 欧洲 ECLA 分类 ICR: 国际专利分类 DEC: 决定 RE: 复审案件 IN: 无效宣告案件 CIT: 引文	《知识产权基础信息数据规范（试行2020版）》
数据内容属性	一位大写字母	O: 表示原始数据 T: 表示翻译数据 S: 表示标准化数据	
专利类型	两位数字	10: 发明专利 20: 实用新型 30: 外观设计	
专利文献种类	一位大写字母	A: 发明专利申请; B: 发明专利授权; U: 实用新型专利授权（韩国为实用新型专利申请）;	

		Y: 实用新型专利授权 (日本 2000 年以前, 中国 1993-2010 年 4 月及韩国为实用新型专利授权); S: 外观设计专利授权;	
数据种类	2-4 位大写字母	FILE: 表示为数据; DIC: 表示为字典、定义、说明文件等;	
集成电路布图设计数据种类	2-4 位大写字母	ER: 专有权公告; ERA: 专有权事务公告; TER: 专有权终止公告; RE-RE: 复审及撤销案件;	